19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 190779

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)9月28日

C 07 D 487/04 G 03 C 7/38

139

8115-4C 6771-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全19頁)

公発明の名称

ピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造

方法

到特 頤 昭59-45601

顧 昭59(1984)3月12日 æж

砂発 明 岸 者 70発明

俊 趡 南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内 南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内

70発明者 舘

侰 4 南足柄市中沼210番地

南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内

富士写真フィルム株式 の出 関

会社

弁理士 飯田 敏三 20代 理 人

1. 発明の名称

ピラゾロ [1, 5- b][1, 2, 4]トリアゾール 鉄道体の製造方法

2.特許請求の範囲

(1) 一般式

(R₃ CO)₂ O又は(CH₃)₃

(式中Rg は水素原子、アルキル基、アリール基 又は最快 ア リール萬を示す。) で衷わされる酸無水物とを避化縮合させて、一般

(式中、 R ₁ は水素原子、アルキル基、副投アル キル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R g はアルキル基、置換アルキル基、アリール基 又は置換アリール基を示し、Xは酸根を示 **す**. j

で表わされるN-アミノトリアゾリウム以と一般

(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は前記と同じ意味を **もつ。**)

で波わされる 7ーアシル化ピラゾロ [1,5-6] [1, 2, 4] トリアゾールを得ることを特徴とする ピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール詩 導体の製造方法。

(2) 一般式

Control (Arthur Control Control Control

(式中、R₁ は水素原子、アルキル基、型換アルキル基、アリール基又は酸換アリール基を示し、R₂ はアルキル基、世換アルキル基、アリール基又は軽換アリール基を示す。)で表わされるトリアゾール化合物をN-アミノ化して前記一般式

(式中、 R_1 及び R_2 は前記と同じ意味をもつ。 又は酸根を示す。)

キル店、アリール基又は置換アリール店を示 す。)

で表わされる酸無水物とを現化縮合させて、一般 式

(式中、R₁、R₂及びR₃は前起と同じ意染を もつ。)

で変わされる 7-アシル化ピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾールを得、これを脱アシル化 技、超元して触脱茁丫を導入して、一般式

で表されるN-アミノトリアゾリウム塩を得る特 許請求の範囲第 1項配載のピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール誘導体の製造方法。

(3) 一般式

(式中、R₁ は水楽原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、R₂ はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、X は酸根を示す。)

で表わされるN-アミノトリアゾリウム塩と一般 式

(R₃ CO)₂ O 又社(CH₃)₃CCOCR₃ i i o O

(式中Rg は水素原子、アルキル盖、最換アル

(式中、R₁及びR₃は物配と同じ意味をもち、 Yは水素原子またはカップリング離脱基を裹わ す。)

で変わされるピラゾロ (1,5-b)[1,2,4]トリアゾール化合物を得ることを特徴とするピラゾロ [1,5-b][1,2,4]トリアゾール誘導体の製造方法。

3 . 発明の詳細な説明

(発明の分野)

本発明は、新規なピラゾロ [1,5-b][i,2,4]トリアゾール誘導体の製造方法に関する。

(発明の背景)

橋関位に窒素原子を有し、この窒素原子とさら にもう 1つの窒素原子の孤立電子対を含めて10個 のπ電子の相互作用が可能な、全体で最低 2個、 最高 8個の容素原子を有する一般式





…:移りうる 3つの二重結合を示す。

・:窒素又は炭素原子を示す。

で表わされる 5- 5縮合多環系化合物は造例「アザベンタレン」と呼ばれる。この化合物はこれまで構造化学的な興味、生理活性物質としての興味及び写真化学におけるマゼンタカプラーとしての興味から主に研究がなされてきた(J. Elgureo、R. Jacquier, S. Mignonac-Mondon, J. Hetero-cyclic. Chem., 10, 411 (1973), H. Koge、H. Hirobe, T. Okemoto, Chem. Pharm, Bull., 22, 482 (1974), J. Bailey, J. C. S. Perkin 1 2047 (1877), 特公昭47-27411号, 特別图50-12 8588号など参照)。

本発明者らはこのようなアザペンタレン化合物 の合成法について種々研究を重ねた結果、ある権 のN-アミノトリアゾリウム塩と酸無水物とを原 化館合させることにより新規な骨格のアザペンタレン化合物を得ることができ、缺化合物がカラー 写真のマゼンタカプラーとして極めて優れた特性 を示すことを見い出し、この知見に基づき本発明 をなすに至った。

(発明の構成)

ナなわち木発明は、

1) 一般式

(式中、R₁ は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、R₂ はアルキル基、最換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、又は酸根を示す。)

で表わされるドーアミノトリアゾリウム塩と、一

般式

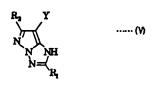
(式中、Rg は水素原子、アルキル基、最換アルキル基、アリール基又は最換アリール店を示す。)

で表わされる酸無水物とを環化縮合させて一般 式

(式中、R₁、R₂及びR₃は前配と同じ意味を もつ。)

で表わされる7-アシル化ピラゾロ(1,5- b) [1,2,4] トリアゾールを得ることを特徴とする ピラゾロ(1,5- b)[1,2,4]トリアゾール誘導 体の製造方法、及び

2)前記一般式(N)で衰わされる 7-アシル化 ピラゾロ (1,5-b](1,2,4]トリアゾールを脱 アシル化後量元して、あるいはさらにカップリン グ雄脱基Yを導入して一般式



(式中、R₁ 及びR₃ は前配と同じ意味をもち、 Y は 水素 原子 又 は カップ リング 離脱 基を示 す。)

で扱わされるピラゾロ (1,5-b)[1,2,4]トリアゾール化合物を得ることを特徴とするピラゾロ
(1,5-b)[1,2,4]トリアゾール誘導体の製造 方法

を提供するものである。

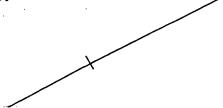
上記一般式(『)、(□)、(Ⅳ)、及び

(V) で表わされる化合物においてR₁ 及びR₃ のアルキル基はメチル、エチル、プロピル、ブチ ル基のような低級アルキル基から炭素以子数22ま での高級アルキル店、例えば、ペンチル店、ヘキ シル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、 ウンデシル基、トリデシル基、オクタデシル族な どを意味し、直鎖でも分岐鎖でもよい。特にR1 としてはメチル基が好ましい。また R_1 、 R_2 の アリール基としてはフェニル基、ナフチル族など があげられ、最終アルキル基としては、ペンジル <u>焦、フェネチル基などが、置換アリール洗として</u> はハロゲノフェニル基、ニトロフェニル裏、シア ノフェニル花,アルコキシフェニル基などがあげ られる。またこれらのR, 及びRg は反応に不折 性な基、例えばアルコキシル基、ニトロ基、シア ノ基、ハロゲン原子などを最換基として有してい てもよい。

次に上記一般式 (Ⅱ) 及び (Ⅳ) で表わされる 化合物中 R₂ のアルキル基としては、メチル芸、 エチル基、プロビル基、プチル基などの低級アル

[1,5-b][1,2,4]トリアゾーメル誘導体であって、R₁・R₂ 又はR₃の基上に上記のようにさらに最後機を有する化合物は、後配反応行程でまだらに最後機を有する化合物は、後配反応行程でまず本発明の基本骨格であるピラゾロー [1,5-b][1,2,4]トリアゾール規を形成してから、後続反応によって所望の置換基へと誘導してから、後続反応によって所望の置換基へと誘導してもよい。必要な場合には7-位がアシル基、R₂がベンジル基などの保護基を有する化合物で誘導してもよい。例えば後の実施例 8において示すように本発明の化合物[1]のアミノ基は公知の方法で除アニリド[3などに誘導できる。

本発明方法の反応行程は、前配一般式(II)の Xがヨウ素イオンの場合について示せば次の通り である。



キル甚及びペンチル基、ヘキシル基、ドデシル基 などの高級アルキル基が含まれ、アリール基とし てはフェニル基、ナフチル基などが、最換アルキ ル基としてはペンジル基、コニネチル基、p- メ チャンフェニルメチル基、m-ニトロフェニルメ チル基などが含まれ、これらは、R₁ 、R₃ に 様の反応に不活性な甚を最換基として有してペン もよい。特にR₂ が最換されていてもよいペンジ ル基の場合は、後の工程では最換基を置元的とは を よしやすいために、1H- 体を製造する場合は有 である。

上記一般式(Π)中、Xの酸根としては酸根、例えば塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンアニオン、 NO_{4}^{\odot} 、 SO_{4}^{\odot} 、 CH_{3} SO_{4}^{\odot} 、

$$\begin{array}{c|c} \ominus & NO_2 \\ O & & O \\ \hline \\ O & & O \\ \hline \\ O & & CH_0 \\ \hline \\ O & CH_0 \\ \hline \\ CH_0 \\ \hline \\ CH_0 \\ \hline \\ O & P-C_0H_0 \\ \hline \\ C_0H_0 \\ \hline \end{array}$$

などが包含される。

なお、本発明方法により得られるピラゾロ

以下、上記反応行程式に従い本発明方法の実施 態様を説明する。

本発明においてトリアゾール化合物(IT)はオキサジアゾール(TI)と有機一級アミン(TII)との反応により容易に得られる。反応温度は通常50~150 ℃の範囲で開始させ、脱水反応の生成水がおだやかに煮焼する条件で完結させる。反応時間は通常 0..1~ 8時間の範囲であるがこれに限定されない。なおオキサジアゾールは Ber., 32 巻787 頁(1898年)に記載の方法で合成することができる。

次にトリアゾール化合物(V)のアミノ化によるN-アミノトリアゾリウム塩(II)の合成は、アミノ化剤としてヒドロキシルアミンO-スルホン酸、O-(2、4-ジニトロフェニル)ヒドロキシルアミン、O-ジフェニルホスホリルヒドロキシルアミンを用いて行うことができる。 木発引に使用しうる その他のアミノ化剤は、Y・Tasure at, al, Systhesis, 1877, 1~17及び阿文飲の引例に記載されている。このアミン化反応は、通

(DMF)、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどが通常用いられるが、低級の酸無水物を反応成分として用いるときは、これを過剰 最として溶媒とすることもできる。

酸無水物(皿)の具体例としては、無水ギ酸、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水ラウリン酸、無水安息香酸、無水メトキシカルボニルプロピオン酸、無水エトキシカルボニルプロピオン酸、無水エトキシカルボニルプロピオン酸、水イー(アーニトロフェニル)酸酸などがあげられる。また上記一般式(皿)の酸無水物には配合の機木物も包含されるが、この場合の具体例としては、トリメチル酢酸との混合酸無水物が断ましいものとしてあげられる。

この現化総合反応の生成物である7-アシル化 ピラゾロ [1、5-b][1、2、4]トリアゾール (IV) を脱アシル化、最元して化合物(IX)、 (X)とする。

脱アシル化は、一般的な方法に準じて、鉱酸による酸性条件下、窓間~200 POで沸騰する溶剤例えば、エタノールなどを含む水溶液中で加熱温液

常、反応温度 0℃~100 ℃で 0.1~ 5時間の範囲で行う。トリアゾール化合物とアミノ化剤のモル比は一般に1:1 であるが、両者のうち安価な力を過剰に使用してもよい。

N-アミノトリアゾリウム塩(II)と酸無水物 (皿)との膜化総合反応は塩基の存在下で行われ る。塩基としてはアミン類、酢酸ナトリウム、プ ロピオン酸ナトリウムなどを用いることができ る。この反応において、N-アミノトリアゾリウ ム塩に対し、酸無水物を少なくとも 3当量、塩基 を少なくとも 5当量用いることが望ましい。酸無 **水物及び塩基の量がこの下限未満では、反応収率** が低下する。これは、酸無水物が前配下展未満で は、反応中間体から目的物を与えない層反応が進 行するためと考えられる。反応温度は一般に 100 ℃~180 ℃が使用できるが 120℃以上が好ま しく、反応時間は酸無水物の種類及び量により異 なり、特に耐張はないが一般に0.5~20時間の範 囲である。反応溶媒は不活性溶媒であればどのよ うなものでもよく、例えばジメチルホルムアミド

することにより達成できる。これを中性に戻した 後、目的物を抽出などによる単離し、必要に応じ 特製する。

なお、 7位にN原子が結合した離脱基を導入するために、 7位をまずニトロソ化する場合には、脱アシル反応はニトロソ化と同時に行うようにしてもよい。

次に化合物(R)の量元により、 1-位の窒素 原子に結合した最換基 R₂ が除去されて 1H - ピ ラゾロ (1、5-b)(1、2、4)トリアゾール化合物 (X)が得られる。凝換基 R₂ はこの量元処理に より舒適に除去し得るものを選択することが望ま しい。このような保機基については、例えば Mcomie 等 Protective Groups in Organic Chemistry (1973年、Plenum社刊) あるいは、 T. W. Green 等 Protective Groups in Organic Synthesis (1981年、Wiley-Interscience社刊) に多く記載されている。この中でも、本発明に使 用するのに好ましいR₂ としては、

-с н 2 с 8 н 5 , -с н (с 8 н 5) 2 .

 $-CH_2C_8H_3-3$, 4- $(OCH_3)_2$, $-CH_2C_8H_4-o-NO_2$,

-CH, CR H4 - P - OCH3,

が高い収率を与える。

-CH (CBH4-P-OCH3)2,

-CH₂ - 2-ピリジル-N-オキシド

の反応条件としては、按触量元あるいはアルカリ 金属による量元などがある。この例をあげると、パラジウム服/水素、パラジウムー炭素/水素、パラジウムーアルミナ/水素、ナトリウム/液体 アンモニア、リチウム/液体アンモニアなどがある。なかでもナトリウム金属/液体アンモニウム

などが为る。これらの置換蒸R2 を除去するため

上記反応行程の各工程で、得られる所望化合物は何ら単離することなく引き続く反応に供してもよいが、通常適当な単離手数により単離精製される。このような手数としては例えば溶媒拍出法、再結晶法、ろ過法、カラムクロマトグラフィー、確勝クロマトグラフィー等を例示できる。

木発明法において、一般式(X)で表わされる

「Hーピラゾロ (1,5-b)(1,2,4)トリアゾール化合物をさらに処理して 7位に周知のカップリング離脱基を導入し前記一般式 (V) で表わされるピラゾロ [1,5-b](1,2,4)トリアゾール化合物としてもよい。このことは、写真系でカプラーとして使用される化合物に関し、ハロゲン化銀によって酸化された芳香族一級アミンの酸化生成物とのカップリング反応速度の調整及び使用銀量の削減のため適宜に行われている手法であり、それ自体公知のことである。

以下にカップリング離脱基の一般的な導入法に ついて説明する。

(1)酸素原子を遺結する方法

本発明の4当量母はカプラー、ピラゾロ [1,5 - b] トリアゾール型カプラーと、芳香族一級ア ミンの酸化生成物とを反応させて色素を形成さ せ、それを酸触媒の存在下で加水分解してケトン 体とし、このケトン体をPd - 炭酸を触媒とする 水素銀加、乙a-俳酸による量元又は水素化水ウ 素ナトリウムによる量元処理して、 ?--ヒドロキ

シーピラゾロ [1、5-b] トリアゾールを合成することができる。これを各種ハライドと反応させて目的とする酸素原子を連結したカプラーが合成できる。(米国特許 3,828,831号、特別図57-70817 号参照)

(2) 窒素原子を連結する方法

空業原子を連結する方法には大きく分けて 3つの方法がある。第 1の方法は、米国特許 3,419,381 号に配載されているように適当なニト ロソ化剤でカップリング活性位をニトロソ化し、 それを適当な方法で避元(例えば、Pd - 炭米等 を触媒とする水素添加法、塩化第一スズ等を使用 した化学最元法)し、 ?- アミノーピラゾロ [1. 5 - b] トリアゾールとして各種ハライドと反応 させ、主としてアミド化合物は合成できる。

那 2の方法は、米ធ特許第 3,725,087号に記載の方法、 すなわち、 直当なハロゲン化剤、 例えば、 塩化スルフリル、塩素ガス、 臭素、 N-クロロコハク酸イミド、N-ブロモコハク酸イミド等によって 7位をハロゲン化し、その後、特公刚58

. 5.31.

- 45135号に記載の方法で宣素へテロ環を適当な 塩基無振、トリエチルアミン、水酸化ナトリウ ム、ザアザビシクロ [2, 2, 2]オクタン、無水炭 酸カリウム等の存在下で置換させ、 7位に宣素原 子で連結したカプラーを合成することができる。 酸素原子で連結した化合物のうち、 7位にフェノ キシ基を有する化合物もこの方法で合成すること ができる。

第 3の方法は、 8 ★ または10 ★ 電子系芳香族窒素へテロ環を 7位に導入する場合に有効な方法で、特公昭57 ー 38577号に配載されているように前記第 2の方法で合成した 7 ーハロゲン体に対して 2倍モル以上の 8 ★ または10 ★ 電子系芳香族窒素へテロ環を抵加し50~150 ℃で無容銭加熱するか。またはジメチホルムアルデヒド、スルホランまたはヘキサメチルホスホトリアミド等非プロトン性特性溶性中、30~150 ℃で加熱することによって 7位に窒素原子で連結した芳香族窒素へテロ顕基を導入することができる。

(3) イオウ原子を避結する方法

芳香族メルカプトまたはヘテロ選メルカプト基 が 7位に量換したカプラーは未国特許3.227.554 号に記載の方法、すなわちアリールメルカブ タン、ヘテロ膜メルカプタンおよびその対応する ジスルフイドをハロゲン化炭化水素系溶媒に溶解 し、塩素または塩化スルフリルでスルフェニルク ロリドとし非プロトン性溶媒中に溶解した 4当量 ピラゾロ (1,5-6) トリアゾール系カプラーに 抵加し合成することが出来る。アルキルメルカブ ト基を 7位に導入する方法としては米国特許 4,284,723 号記載の方法、ナなわちカプラーの カップリング活性位置にメルカプト基を導入し、 このメルカプト基にハライドを作用させる力法と S~(アルキルチオ)イソチオ尿素塩酸塩(又は 臭素塩酸)によって一工程で合成する方法とが有 労である。

また、本発明方法においては、一般式(X) 及び(V) で表わされるピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール化合物の 2位及び 8 位の最後基 R₁ 及び R₃ をそれ自体公知の方法、

スルホンアミド茲、カルバモイル茲、スルファモイル茲、スルホニル茲、アルコキシカルボニル茲、カルバモイルボニルが、カルボキシ茲、カルボキシ茲、カルボニルが、カルボニルが、イミド茲、ヘテロ環チボガーのでは、ホスホニル茲、アリールオーシカルボニル茲、アシル茲を表わし、アリールオーシカルボニル茲、アシル茲を表わし、アリールオーシカルボニル茲、アシル茲を表わし、アリールオーションが東京子、カルボキシ茲または機業原子、ウェブリンが健康する茲を表わし、R4、R5以上では、2個の茲となりピス体を形成してもよく、

また一般式(XI)で変わされる部分がビニル単量体に含まれるときは、 R_4 又は R_5 の い ず れかは単なる結合又は連結基をあらわし、これを介して一般式(XI)で変わされる部分はビニル基に結合する。

さらに詳しくは、R₄、R₅は各々水素以子、 ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子、 例えば上記カップリング離脱基の導入方法に準 じ、適宜処理して、写真化学的に許容される所望 の基に変換してもよい。

こうして木発明力法を利用して誘導されるピラ ゾロ [1,5-b][1,2,4]トリアゾール誘導体は 次の一般式で変わすことができる。

但し、式中、R4、R5 は水素原子または置換 基を表わし、Yは水素原子またはカップリング線 脱基を表わす。好ましくは、R4、R5 は水素原子、ロゲン原子、脂肪族基、アリール基、ヘテロ 顕基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキシ 基、アシルアミノ基、アニリノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ基、

等) アルキル基(炭素数 1~32の直鎖、分核鎖ア ルキル英、アラルキル基、アルケニル基、アルキ ニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル 基、で、これらは酸素原子、窒素原子、イオウ原. 子、カルボニル益で遊詰する置換基、ヒドロキシ 益、アミノ益、ニトロ益、カルポキシ基、シアノ 差、又はハロゲン原子で置換していてもよく、 例 えば、メチル基、プロピル基、ヒープチル基、ト リフルオロメチル盖、トリデシル盖、 2ーメタン スルホニルエチル基、 3- (3-ペンタデシル フェノキシ) プロピル基、 3- (4- { 2- { 4 - ((- ヒドロキシフェニルスルホニル)フェノ キシ】ドデカンアミノ】フェニル】プロピル基、 2-エトキシトリデシル基、トリフルオロメチル 益、シクロペンチル益、 3- (2、 4-ジーヒー アミルフェノキシ) プロピル基、等) アリール基 (例えば、フェニル基、4-1-ブチルフェニル 益、 2. (ージーヒーアミルフェニル基、 (ーテ トラデカンアミドフェニル基、等)、ヘテロ環基 (例えば、 2-フリル基、 2-チェニル基、・2ピリミジニル基、 2-ペンゾチアゾリル基、 等)、シアノ基、アルコキシ基(例えばメトキシ 盆、エトキシ基、 2ーメトキシエトキシ基、 2-ドデシルエトキシ基、 2ーメタンスルホニルエト キシ基、等)、アリールオキシ基(例えば、フェ ノキシ苗、 2ーメチルフェノキシ苗、 4ーヒープ チルフェノキシ基、等)、アシルアミノ基(例え は、アセトアミド基、ペンズアミド基、テトラデ カンアミド基、αー(2,4ージーヒーアミルフ ェノキシ) プチルアミド苗、γ-(3-t-ブチ ルー4-ヒドロキシフェノキシ)プチルアミド 益、αー(4− (4−ヒドロキシフェニルスルホ ニル)フェノキシ)デカンアミド基、等)、アニ リノ茲(例えばフェニルアミノ茘、 2ークロロア ニリノ基、 2-クロロー 5-テトラデカンアミノ アニリノ基、 2-クロロー 5-ドデシルオキシカ ルポニルアニリノ益、N-アセチルアニリノ族、 ・2-クロロー 5- (α- (3-t-ブチルー 4-ヒドロキシフェノキシ) ドデカンプミド) アニリ ノ盖、等)、ウレイド基。例えば、フェニルウレ イド基、メチルウレイド基、N。Nのジプチルウ レイド基、等)、スルファモイルアミノ基(例え ば、N,N-ジプロピルスルファモイルアミノ 基、N-メチル-N-デシルスルファモイルアミ ノ盐、等)、アルキルチオ基(例えば、メチルチ オ基、オクチルチオ基、テトラデシルチオ基、 2 - フェノキシエチルチオ基、 3- フェノキシプロ ピルチオ基、 3- (4-tープチルフェノキシ) プロピルチオ基、等)、アリールチオ基(例え ば、フェニルチオ基、 2ープトキシー 5ーt-オ クチルフェニルチオ基、 3-ペンタデシルフェニ ルチオ基、 2-カルボキシフェニルチオ基、 テトラデカンアミドフュニルチオ基、等)、アル コキシカルポニルアミノ基(例えば、メトキシカ ルポニルアミノ基、テトラデシルオキシカルポニ ルアミノ基、等)、スルホンアミド基(例えば、 メタンスルホンアミド基、ヘキサデカンスルホン アミド基、ペンゼンスルホンアミド基、Pートル エンスルホンアミド盖、オクタデカンスルホンア ミド基、 2ーメチルオキシー 5ーもープチルペン

ゼンスルホンアミド基、等)、カルパモイル族 (例えば、N-エチルカルパモイル盐、N,N-ジプチルカルバモイル基、N‐ (2-ドデシルオ キシエチル) カルパモイル茜、NーメチルーNー ドデシルカルパモイル基、N-(3-(2 。 4-ジーしゅ ェレーアミルフェノキシ) プロピル) カ ルパモイル益、等)、スルファモイル益(例え ば、N-エチルスルファモイル基、N,N-ジブ ロピルスルファモイル基、N'- (2-ドデシルオ キシエチル) スルファモイル盖、N - エチルー N - ドデシルスルファモイル基、N.N-ジエチル スルファモイル基、等)、スルホニル基(例え ば、メタンスルホニル基、オクタンスルホニル 蒸、ベンゼンスルホニル蒸、トルエンスルホニル 塩、等)、アルコキシカルポニル盐(例えば、メ トキシカルボニル蓝、ブチルオキシカルボニル **塩、ドデシルオキシカルボニル基、オクタデシル** オキシカルボニル苗、等)、ヘテロ環オキシ茂 (例えば、 1ーフェニルテトラゾールー 5ーオキ シ基、 2-テトラヒドロピラニルオキシ基、 等)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基。

等)、カルバモイルオキシ蓋(例えば、N-メチ ルカルバモイルオキシ基、N-フェニルカルバモ イルオキシ基、等)、シリルオキシ基(例えば、 トリメチルシリルオキシ蕗、ジブチルメチルシリ ルオキシ盐、等)、アリールオキシカルポニルア ミノ蓝(例えば、フェノキシカルボニルアミノ基 . 等)、イミド基(例えば、N-スクシンイミド 基、N-フタルイミド基、 3-オクタデセニルス ルシンイミド基、等)、ヘテロ環チオ基(例えば、 2-ペンプチアゾリルチオ基、 2、 4-ジーフ ェノキシー 1。 3。 5-トリアゾールー 8-チオ - 2- ピリジルチオ基、等)、スルフィニル基 (例えば、ドデカンスルフィニル基、 3ーペンタ デシルフェニルスルフィニル基、 3-フェノキシ プロピルスルフィニル基、等)、ホスホニル基 (例えば、フェノキシホスホニル基、オクチルオキ シホスホニル盐、フェニルホスホニル基、等)、 アリールオキシカルボニル基(例えば、フェノキ シカルポニル基、等)、アシル基(例えば、アセ チル基、 3ーフェニルプロパノイル基、ペンゾイ

ル基、 4-ドデシルオキシペンゾイル基、等)を 表わし、

Yは水素原子、ハロゲン原子(例えば、塩素質 子、臭素原子、ヨウ素原子等)、カルボキシ茲、 又は'酸素原子で遺結する猫(例えば、アセトキ シ茲、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ 益、 2、 4-ジクロロベンゾイルオキシ茲、エト キシオキザロイルオキシ基、ピルピニルオキシ 苏、シンナモイルオキシ基、フェノキシ基、 l-シアノフェノキシル基、 4ーメタンスルホンアミ ドフェノキシ芷、 4ーメタンスルホニルフェノキ シ基、αーナフトキシ基、 3ーペンタデシルフェ ノキシ苺、ペンジルオキシカルポニルオキシ苺、 エトキシ基、 2-シアノエトキシ基、ペンジルオ キシ苗、 2-フェネチルオキシ基、 2-フェノキ シエトキシ基、 5-フェニルテトラゾリルオキシ 益、 2-ベンゾチアゾリルオキシ基、等)、 窒素 原子で連結する基(例えば、ペンゼンスルホンア ミド基、N-エチルトルエンスルホンアミド基、 ヘプタフルオロプタンアミド荘、 2. 3. 4.

オクタンスルホンアミドフェニルチオ基、ペンジルチオ基、 2-シアノエチルチオ基、 1-エトキシカルポニルトリデシルチオ基、 5-フェニルー2、3、4、5-テトラゾリルチオ基、 2-ペンゾチアゾリル基、チオシアノ基、N・N-ジェチルチオカルポニルチオ基、ドデシルオキシチオカルポニルチオ基、等)、炭素原子で運動する基(例えば、トリフェニルメチル基、ヒドロキシメチル基、N-モルホリノメチル基、

$$\begin{array}{c|c}
R_0 & R_0 \\
-C & N \\
R_7 & HN
\end{array}$$

但し R_8 、 R_7 は水素原子、アルキル店、アリール基、ヘテロ原基を表わし、 R_4 、 R_5 は す でに定務したと同じ意味を有する、等)、を扱わす。

 R_4 、 R_5 または Y が 2 値の基となって ピス 4 を 形成 する 2 値の 基を さらに 詳しく 述べれば、

5. 8-ペンタフルオロペンズアミド基、オク タンスルホンアミド基、p-シアノフェニルウレ イド基、N,N-ジエチルスルファモノイルアミ ノ基、 1-ピペリジル基、 5、 5-ジメチルー 2, 4-ジオキソー 3-オキサゾリジニル基、 1 - ペンジルーエトキシー 3-ヒタントイニル基、 2N- 1, 1-ジオキソー 3 (2H) -オキソー 1. 2-ベンゾイソチアゾリル盐、 2-オキソー し, 2-ジヒドロー 1-ピリジニル基、イミダゾ リル基、ピラブリル基、 3、 5ージェチルー 1、 2, 4-トリアゾールー 1-イル、 5又は 8-プ ロモベンゾトリアゾールー 1ーイル、 5ーメチル - 1, 2, 3, 4-トリアゾールー 1-イル基、 ベンズイミダゾリル茲、 Iーメトキシフェニルア ゾ基、 4-ピパロイルアミノフェニルアゾ基、 2 ーヒドロキシー 4ープロパノイルフェニルアゾ 蒸、等)、イオウ原子で連結する蓋(例えば、フ ュニルチオ基、 2ーカルボキシフェニルチオ基、 2- メトキシー 5- t - オクチルフュニルチオ 盖、 4~メタンスルホニルフェニルチオ基、 4-

R₄ 、R₅ は置換又は無置換のアルキレン基、例 えば、メチレン基、エチレン基、 1 · 10 - デシ レン基、 - CH₂ CH₂ - O - CH₂ CH₂ - 、 等)、置換又は無置換のフェニレン基(例えば、 1 · 4 - フェニレン基、 1 · 3 - フェニレン 法、

- NHCO-R₈ - CONH-基(R₈ は置換も しくは無置換のアルキレン基又はフェニレン基を 表わし、例えば

- инсосн, сн, соин.

を示す。)である。

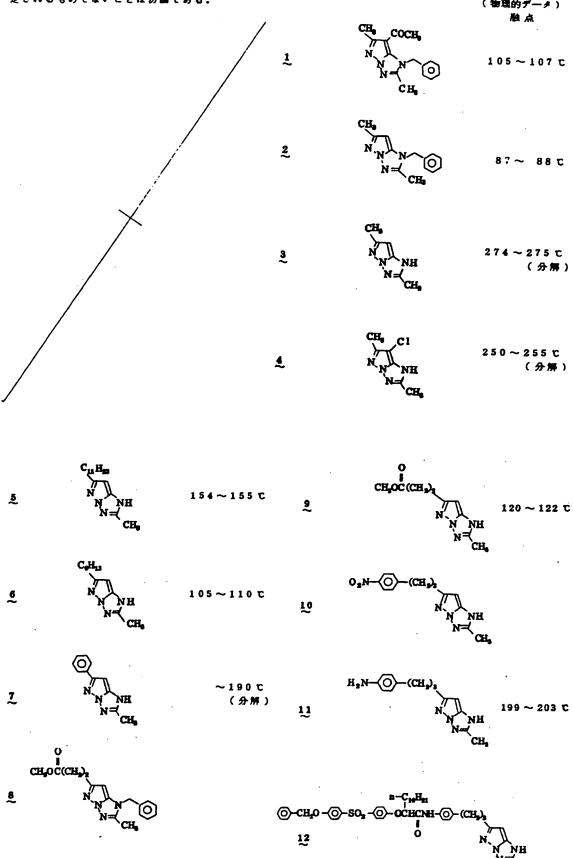
次に、上記一般式(20)で表わされるピラゾロ [1,5-b][1,2,4]トリアゾール誘導体の具体 領を以下に例示するが、本発明はこれによって限

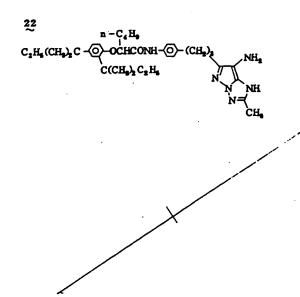
THE PROPERTY OF THE SECOND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE SECOND CONTROL OF THE SECOND C

特局昭60-190779 (10)

定されるものでないことは勿論である。

(物理的データ)





7.77

(発明の効果)

本発明によれば、カラー写真のマゼンタカプラーとして、また、写真用増感色素製造の中間体として有用な、新規なアザペンタレン化合物であるピラゾロ [1,5-b][1,2,4]トリアゾール誘導体を製造することができる。また本発明の化合物は、生理活性物質として使用できる可能性を有し、さらに医薬品製造の中間体となりうる。

この化合物は、芳香菓一級アミンの酸化生成物 とカップリングして、極めて色相良好でかつ従来 のピラゾロン系の色素より、光、無堅牢性が優れ たマゼンタ色素を生成する。

(実施例)

次に木発明を実施例に基づきさらに詳細に説明 する。

実施例 1 (例示化合物 1, 2, 3の合成)
(A) 1-アミノー 4-ペンジルー 3, 5-ジメ

40000



Control of the second

95 C

$$(H_{0}) \longrightarrow (H_{0}) \longrightarrow (H_{$$

なお以下の実施例中、(II)として、特に断わ ちない限り、この 1ーアミノー 4ーペンジルー3。 5 ー ジメチルトリアゾリウムヨージドを使用し た。

(i) テトラアセチルヒドラジンの熱分解により得られる 2.5-ジメチルー 1.3.4-オキサジア ゾール (型) 19g (0.18mol) とペンジルアミン 31g (0.28 mol) を110 ℃で 4時間反応させ、 4-ペンジルー3.5 -ジメチルー 1.2.4-トリア ゾール (町) 28gを得た。収率73%、磁点125 ~ 127 ℃。

ヒドロキシルアミン - O - スルホン酸 88g (0.58mol) と水酸化カリウム40g (85%、0.81mol) とから調製したヒドロキシルアミン - O -

り)加え、さらにこの程度で 2時間機件した。ジクロロエタンを減圧留去後、 100m 2 の水に残能を溶かし、57%のヨウ化水素酸水溶液で P H を 3 にした。 2.4 ージニトロフェノールが析出してくるが、酢酸エチルで抽出 (3回)して除去した。水層を濃縮し、残液をエタノールから供給品させて(11)を収率70%で得た。

なお、アミノ化剤として、〇一ジフェニルホスフィニルヒドロキシルアミン(Synthesis, 592 (1882),Tetrahedron Lett. , 23 , 3835 (1882))を使用する場合もほぼ同様に行うが、この場合、ヨウ化水素酸で処理後、抽出することなくジフェニルホスフィン酸をろ過により回収 (90%以上) することができた。

(B) 7-アセチルー 1-ペンジルー 2.8-ジメ チルピラゾロ [1.5- b] [1.2.4] トリアゾー ル (1)の合成 CH₈

$$(B) \longrightarrow N \longrightarrow COCH^{2}$$

$$(B) \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow COCH^{2}$$

$$(B) \longrightarrow (COCH^{2})$$

スルホン酸カリウムの水溶液と上記トリアゾール(引)75g(0.4mol)とを80~80℃で6時間反応させ、室温に戻したのち、50%の炭酸カリウム水溶液でpH8~9に関節した。生成した硫酸カリウムをろ別し、ろ液をクロロホルムで3回抽出した。この クロロホルム抽出液から出発物質であるトリアゾールが44g(58%)回収された。水暦を氷冷下57%ョウ化水素酸水溶液でpH3にすると結晶が析出した。この結晶をろ別し、-20℃でエタノールから再結晶することにより(Ⅱ)39g(31%)を装黄色結晶として得た。

(ii) アミノ化剤としてO-(2.4-ジニトロフェニル) ヒドロキシルアミン(J. Org. Chem. 381238 (1973)) を使用して、次のようにして(II) を合成した。

4-ペンジルー1.2.4 -トリアゾール (刃) 35 8 (0.18 mol) をジクロロエタン 300m g に加 え、70℃に加熱下に撤しく提辞し、この中に O -(2.4-ジニトロフェニル) ヒドロキシルアミン 25 g (0.13 mol) を少しずつ (約35分間にわた

N-アミノトリアゾリウムヨージド(II) 8g (0.025mol)をDMF(ジメチルホルムアミド)50m2に溶かし、無水酢酸40m2を加え、120でに加熱した。次いで酢酸ナトリウム12.5g を加え、120~130でで 4時間慢拌した。DMF、無水酢酸などを減圧個去後、飽和の炭酸ナトリウム水溶液で塩基性としたのちクロロホルムで抽出し、抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を留去したところ褐色の袖状物が得られた。これをn-ヘキサン一酢酸エチルの溶媒系でシリカゲルカラムにより精製して、7-アセチルー1-ベンジルー2.8-ジメチルビラゾロ「1,5-b] (1.2.4]トリアゾール(1)3.2 g (47%)を得た。触点 105~107で

核磁気共鳴スペクトル(CDC1₃) & (ppm): 2.38(3H, s) 2.43(3H, s) 2.60(3H, s) 5.80(2H, s) 7.0 ~7.2(2H) 7.2 ~7.38(3H)

(C) 1 - ペンジルー 2.8-ジメチルピラゾロ[1,5-b] [1,2,4] トリアゾール(2) の合成

277277

2g(7.5 mmol)を20m2のエタノールに溶かし、これに濃塩酸20m2を加え、加熱蒸洗する。約 6時間後エタノールを裸圧留去し、重炭酸ナトリウムの飽和水溶液で塩基性にしたのち所酸エチルで抽出するとほぼ純粋な脱アセチル化 1ーペンジルー 2.8-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール(2) 1.8 g(85%)を得た。融点87~88℃

核磁気共鳴スペクトル(CDCl₃)
8 (ppm): 2.32(3H, s) 2.44(3H, s) 5.02
(2H, s) 5.22(1H, s) 7.10~7.40(5H)
(D) 1 H - 2.8 - ジメチルピラゾロ [1.5 b] [1,2,4] トリアゾール(3)の合成

(18. *)

〈実施例 2〉 (例示化合物 5の合成)

$$(1) \longrightarrow N_{N-1} \longrightarrow N_{N-2} \longrightarrow N_{N-1} \longrightarrow N_{N-1}$$

実施例 1で示したN-アミノトリアゾリウムョージド(II) 5g(18mmol) と 5当最の無水ラウリン酸30g(78mmol) 及びトリプロピルアミン11g(77mmol) をDMF 100mg中 140~150℃で約10時間加熱した。DMFをエバポレータで除き酢酸エチルを加え、析出した未反応の無水トウリン酸をろ過により除きろ液を分液ロートに分り、2Nの水酸化ナトリウム水溶液を加え十分が出り、分液した。水層をさらに 2回耐酸エチルで納出し、酢酸エチル層を飽和の食塩水で洗ったのは、硫酸マグネンウムで乾燥し、得られた残骸に濃塩酸30mgとエタソール50mgを加え的 4時間

$$\underbrace{\overset{CH_{a}}{\sim}}_{N} \underbrace{\overset{NH}{\sim}}_{N-CH_{a}} \underbrace{\overset{3}{\sim}}_{CH_{a}}$$

1-ベンジル-2.8 -ジメチルピラゾロ [1.5 - b][1,2.4]トリアゾール(2) 1.6 g (7.1 mmol) を液体アンモニア中的 0.8 g の金属ナトリウムで選元し、目的とする 1H-2.8 -ジメチルピラゾロ [1.5 - b] [1.2.4] トリアゾール(3) 0.87 g (70%) を無色の結晶として得た。融点 274 ~ 275 ℃ (分解)

質量分析 138 (M*, 100%)

元素分析値 C(%) H(%)·N(%)

埋論信 52.83 5.82 41.15

耕定值 52.85 8.02 41.01

核磁気共鳴スペクトル (CDC l₃:ピリジンー d₅ = l:1)

8 (ppm): 2.35(3H, s) 2.43(3H, s) 5.50

加熱量旋後、エタノールを除去し、酢酸エチルで 抽出した。通常の後処理を行い、シリカゲルカラ ムで精製し、 1ーベンジル体を 0.8g(14%)得 た。

核磁気共鳴スペクトル(CDCl₃)

8 (ppm): 0.88(3H, brt, J=~7)1.30(20 H,brs) 2.40(3H, s) 2.80(2H, t, J=7,5) 5.03 (2H, s)5.25(1H, s) 7.10 ~7.45(5H)

この 1-ベンジル体を液体アンモニア中ナトリウムで最元してアルコール以外の有機溶媒に難溶な例示化合物 5を約30%の収率で得た。触点 154~155 ℃

〈実施例 3〉 (例示化合物 是の合成)

$$(0) \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow CH_{8}$$

n - ヘプタン酸 7.2g(55mmol)をジメチルホ

特開昭60-190779 (14)

ルムアミド (DMF) 15m2 に溶かし、その中にトリーュープロピルアミン 7.9g (55mmol) を加え、次にDMF 10m2 に溶かしたトリメチルアセチルクロリド 8.1 g (51mmol) を摘下して加えた。10分間室温で攪拌後、Nーアミノトリアゾリウムヨージド (Ⅱ) 5g (15.8mmol) とトリー nープロピルアミン11.3g (79mmol) を加え徐々に150 ℃に加熱し、その温度で約 5時間攪拌した。DMFとアミンを被圧留去後 2N 水酸化ナトリウム水溶液 100m2を加え、酢酸エチルにより 3回 地出し、抽出液を水と飽和食塩水で洗い硫酸マグネシウム上で乾燥した。ろ過後減圧萎縮し、痰液をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、(Ⅳ)(R_I =-CH₃、R₂ = --CH₂, ②、R₃ = --C H₁₃)

を 2.8 g (45%) 得た。

これを実施例 1の (C) (D) で示した方法により脱アシル化及び脱ペンジル化すると &を1.0g (88%) 得ることができた。 触点 105~110 ~0

ル体 0.2g(22%) が得られた。

核磁気共鳴スペクトル(CDCla)

δ (p p m) : 2.35(3H, s) 4.95(2H, s) 5.85 (1H, s) 7.05~7.50(8H) 7.80(2H, dd, J-9.0, 1.5)

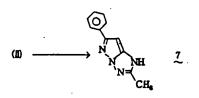
1-ベンジル体 0.2g (0.89mmol) を被体アンモニア中0.05gのナトリウムで避无し、目的とする 7を0.12g (87%) 得た。融点~190 で (分解)

(実施例 5) (例示化合物 8, 8の合成)

1.00g (32mmol) の (Ⅱ) を15m g の N - メチルピロリドンに加え、室観で撹拌し、これに無水メトキシカルボニルプロピオン酸2.83g とトリプロピルアミン 4.8m g とを順に加え、 130℃の油

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₆) & (ppm): 0.85(3H, brt, J=~7) 1.32 (8H, brs) 2.45(3H, s) 2.58(2H, t, J=7.5) 5.80(1H, s)

〈実施例 4〉 (併示化合物 7の合成)



(Ⅱ) 1.0g (3.18mmol) を無水 DMFの 8 m & に溶かし、その溶液中に無水安息香酸 3.8g (15.8mmol) とトリー n ープロピルアミン 2.3g (15.8mmol) を加え、 130℃で24時間加熱復拌した。 DMFとトリー n ープロピルアミンを減圧留去後エタノール30m & 、濃塩酸10m & を加え 5日間加熱遺洩した。エタノールと濃塩酸を減圧留去後、酢酸エチルで抽出し、乾燥、濃縮後、シリカゲルクロマトグラフィーで接要すると 1-ベンジ

帯上で 3時間加熱した。冷却後酢酸エチルで希釈し、水で洗浄した(100m2×2)。酢酸エチル暦を無水磁酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、これにメタノール30m2と濃塩酸20m2を加え、 7時間加熱量液した。冷却後エタノールを被圧濃縮して除き、残雑を氷水 100m2に注ぎ、中和してpH7としたのち、酢酸エチルで抽出した(50m2×3)。酢酸エチル母を無水磁酸マグネシウムで乾燥したのち濃縮し、シリカゲルカラム(20g)で精製して8 0.18g(17%)を袖状物として得た。

核磁気共鳴スペクトル(CDCla)

8 (ppm): 2.42(3H, s) 2.60~3.15(4H, s) 3.83(3H, s) 5.02(2H, s) 5.28(1H, s) 7.12~7.50(5H, s)

元素分析値 C (%) H (%) N (%)

理論値 84.41 8.08 18.78

実験値 84.22 8.30 18.55

このN-ベンジル体を上記と同様にナトリウム差 元して例示化合物 gを約80%の収率で得ることが できた。融点 120~122 ℃

(実施例 8) (例示化合物 L1, L2, L3, L4の合成)

と適塩酸 50m2 との混合溶板に溶解し、 10時間 知 熱量液した。水 100m2 を加えたのちエクノール を減圧濃縮して飲いた。アンモニア水で中和したの 5 酢酸エチルで抽出し、酢酸エチル層を無水磁酸 マグネシウム上で乾燥した。濃細袋、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 140 ま,溶出液ヘキサン:酢酸エチル=1:1)にかけ(IX)(R_1 = $-CH_3$, R_2 = $-CH_2$ — \bigcirc 0, R_3 = $-(CH_2)_3$ C_8 H_4 NO_2) 3.8 g (78%) を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

8 (ppm): 2.03(2H, m) 2.44(3H, s) 2.58 ~2.85(4H, m) 5.02(2H, s) 5.20(1H, s) 7.04 ~7.40(7H, m) 8.04(2H, d, J=8.0)

イソプロピルアルコール80m 2 に 選元鉄 18 8 (0.32 mol) 、 塩化アンモニウム 1.3 g (25 mmol) 及び水 8 m 2 を加えて激しく機搾しながら 遺流状態になるまで加熱した。これに譲塩酸 0.2 m 2 を加えて30分間加熱量変した。これに上配ニトロ体 18.0 g (47.8 mol) を20分間かけて少しず

8.5 g (30mmol) の (II) と85g (150mmol) の無水 4- (P-ニトロフェニル) 酪酸及び57mg (300mmol) のトリプロピルアミンを 150mg のD M F に溶解した。この混合物を攪拌下、 130での袖器上で 4時間、続いて 140での袖器上で 2時間、さらに 180での袖器上で 8時間加熱した。D M F を滅圧下に留去したのち酢酸エチルに溶解し、この酢酸エチル溶液を 2N NaOH水溶液で洗浄(2回) した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥したのち、濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 600g 、溶出核ヘキサン:酢酸エチル=2:1 ~1:1)にかけ、7.8 g (45%)の (N) (R1 =- CH3, R2 =- CH2

 $R_3 = -(CH_2)_3 C_8 H_4 - NO_2)$ を得た。 核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃) δ (ppm) : 2.40(3H, s) 1.8 ~ 3.3(12H, m) 5.80(2H, s) 7.0 ~ 7.4(9H, m) 8.1(4H,

7.8 g (13mmol) の (T) をEtOH 150mg

つ加え、さらに 1時間加熱量技した。セライトで
ろ過し、セライトをエタノールでよく洗浄した。
ろ液を萎縮したのち酢酸エチルに溶解し、これを
水洗したのち、無水硫酸マグネシウム上で乾燥し
た。 装縮して租生成物アニリン体 ((K)のR3
= $\langle CH_2 \rangle_3 C_8 H_4 NH_2 \rangle$ 15.8 g (85%)
を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

8 (ppm): 1.85(2H, m) 2.38(3H, s) 2.40 ~ 2.76(4H, m) 3.38(2H, br) 4.87(2H, s) 5.20(1H, s) 6.53(2H, m) 6.81(2H, m) 7.00 ~ 7.38(5H, m)

このアニリン体15.8g(45.7mmol)を温液状態の液体アンモニア 200m & に加え攪拌した。これに金属ナトリウム 2.8g(0.11mol)を少しずつ加えた。これに塩化アンモニウムを少しずつ加えたのちー夜放置してアンモニアを除去した。残迹を2N HCl水溶液に溶解し、酢酸エチルで洗浄した。水層をアンモニア水で中和して、析出した沈殿を3取した。沈殿を水で、つづいてアセト

ニトリルで沈神ののち乾燥してほとんど純粋な 11 7.8g (88%) を得た。融点 198~203 ℃ 核磁気共鳴スペクトル

(CDC1₃ + DMSO-d₆)

δ (ppm): 1.88(2H, br, quintet, J=~7)

2.41 (3H, s) 2.3~2.8(4H) 5.42(1H, s) 6.56

(2H, d, J=8.5) 8.80(2H, d, J=8.5)

黄金分析スペクトル

255 (M⁺, 20%) 136 (100), 119(80)

赤外線吸収スペクトル(KBr)

11 3.00g (11.7smol) をアセトニトリル50m 2に加え、これにN・N・ジメチルアセトアミド25m 2 を加えて優拌下避液状態になるまで加熱した。これに酸クロリド (〇一CH₂ O 一〇一SO₂ 一〇一OCH (2 - C₁₀H₂₁) COCl) 7.19g (12.8smol) のアセトニトリル溶液 (20m 2) を20分間で摘下し、さらに20分間量液した。さらに上記酸クロリド0.72g (0.13smol) の

3340, 1805, 1507, 1380, 1270 c m⁻¹

これを80気圧の水素雰囲気下、80℃で 3時間浸搾した。冷却後、触媒をろ過して除きろ核を譲縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(シリカゲル90g,溶出液クロロホルム:メタノール=1:0 ~30:1)に供し、 2.7g(82%)の13を固体として得た。

4.25 g (8.20mol) の[3とTHF50m&とをジクロロメタン 100m&に加え、窓温で微弁して浴解した。これに 785mg (5.85mol) のN-クロロコハク酸イミドを加え、15分間窓温で展拌した。水で洗浄 (150m&×2) ののち無水硫酸マグネシウム上で乾燥した。濃鶏後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 100g,浴山液クロロホルム:メタノール=50:1~30:1) に付し14 4.04g (80%) を固体として得た。

賃量分析 (FD) 722, 721, 720 (9:7:8) 220(b.p) アセトニトリル溶液(10mg)を10分間で満下したのち、30分間温液を続けた。 冷却後、水 500mgに注ぎ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥袋、 議論し、 シリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル300g。溶出液クロロホルム:メタノール=80:1) に供し、7.25g(80%)の12(固体)を得た。

元素分析値C (%) H (%) N (%) S (%)
理論値 88.85 6.88 8.02 4.13

測定値 88.89 6.90 8.80 4.07

環最分析 (FD) 776 (M*, b.p)

核磁気共鳴スペクトル (CDC 13)

δ (PPm): 0.88(3H, brt, J=7) 1.0~2.2

(20H, a) 2.38(3H, a) 2.5~2.8(4H, a) 4.88

(1H, brt, J=8) 5.05(2H, z)5.45(1H, a) 6.9

~7.4(13H, a) 7.7 ~7.8(4H, a) 8.17(1H, a)

11.8(1H, br)

3.3 g (4.3 mmoi) のペンジル体12をTHF 60 m & に溶かし、10% P d / C 0.86g を加えた。

〈実施例 7〉 (例示化合物15,18の合成)

 $(1.79 g (7.00 mmol) と N , N - ジメチルア ミド 15 m 요をアセトニトリル 30 m 요に加え、避税 状態になるまで加熱機搾した。これに酸クロリド <math>(t-C_sH_H)_2C_6H_3OCH(n-C_4H_9)COCl$]

2.83g (7.70mmol) のアセトニトリル溶液 (10mg) を15分間かけて満下し、さらに30分間 温液を続けた。冷却後、水 300mgに注ぎ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥したのち濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル100 g、溶出液クロマトグラフィー (シリカゲル100 g、溶出液クロロホルム:メタノール70:1) で分取し、15を3.12g (78%) 固体として得た。

元素分析値 C (%) H (%) N (%)

度益値 73.81 8.77 11.95

測定値 73.84 8.85 11.83

核磁気共鳴スペクトル(CDClg)

8 (ppm): 0.50~1.00(7H, m) 1.00~2.18 (28H, m) 2.44(3H, s) 2.48 ~ 2.80(4H, m) 4.66(1H, t, J-6.0) 5.44(1H, s) 6.80 ~ 7.34 (8H, m) 7.84(1H, d, J-8.0) 7.87(1H, br.

3.10g (5.28mol) の15とTHF50m & とをジ クロロメタン 100m & に加え、窓温で機件して溶 解した。これにN-クロロコハク酸イミド 708mg

(実施例 8) (例示化合物21, 22, 17の合成)

$$15 \longrightarrow 21 \longrightarrow 22 \longrightarrow$$

2.83g (5.00mmol) の15を25m2の酢酸に加え 玄雄で機拌した。これに重硝酸イソアミル 588mg (5.00mmol) を預下し、さらに 1時間機拌した。 これを、水 300m2にゆっくり加え、折山した沈 酸をろ取し、水洗した。減圧下に乾燥し、 7-二 トロソ体21 2.85g (88%) を固体として得た。 動台 約85℃

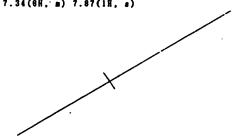
2.85g (4.83mol) の 7-ニトロソ体21をエタ ノール50m 2 に溶解し、窒素雰囲気下で超波状態 まで加熱した。 これに、塩化筋ースズ4.38g (5.28mmol)を加え、さらに10分間標拌した。水 沈(150m 2 × 2) ののち、無水磁酸マグネシウ ム上で乾燥した。濃縮後アセトニトリルを加えて 結晶化し、一度加熱電液した。冷却後、ろ取し、 アセトニトリルで洗浄したのち乾燥し、18を 2.4 g (73%) 固体として得た。

元素分析值C (%) H (%) N (%) C1 (%)

理論値 89.71 8.12 11.28 5.72

測定値 89.38 8.21 11.25 5.78 核磁気共鳴スペクトル(CDCla)

8 (ppm): 0.48~1.00(7H, m) 1.08~2.18 (26H, m) 2.45(3H, s) 2.48 ~2.82(4H, m) 4.67(1H, t, J=6.0) 8.65(1H, d, J=8.5) 8.91 ~7.34(6H, m) 7.87(1H, s)



(23.1 msol) の製塩酸溶液 (10 m 2) を10分間かけて満下した。さらに30分間湿液を続けたのち、 冷却した。これを水 150 m 2 に住ぎ、酢酸モチル で抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネンウ ム上で乾燥したのち濃縮乾固した。こうして 7-アミノ体22とスズとの黄体を得た。

遊離の22は塩基で処理することにより得ることができるが、空気酸化されやすい。ここでは、輸体のまま次の反応に使用した。

この 7-アミノ体22をピリジン25mgに溶解し、窒素気液下に水冷しながら攪拌した。これに酸クロリド [H (CF2) 8 COC!] 2.15g (4.63mmol)を満下し、さらに 1時間攪拌した。これを水 250mgに住ぎ酢酸エチルで抽出した。

酢酸エチル層を 2N塩酸で洗浄ののち水で洗浄した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 150g,溶出液クロロホルム:メタノール=100:1)で分取して、溶出液を濃縮乾因し、17 3.43g (72%)を得た。

手統補正書(1頁)

昭和59年10月20日

特許庁長官 志 贺 学 殿

事件の表示
 昭和59年特許願許45601号

2 . 発明の名称 ピラゾロ [1 . 5 - b] [1 . 2 . 4]

トリアゾール誘導体の製造方法 3.補正をする者

事件との関係 特許出職人 住所 神奈川県南足柄市中器210番地 名称(520)富士写真フィルム株式会社 代表名 大 西 賞

4. 代理人

住所 東京都港区新橋2丁目14番6号 長久保ビル2階

電話 東京 03 (591) 7387 氏名 (7643) 弁理士 飯 田 敏 圭

- 5 . 補正命令の日付 自発
- 6.補正により増加する発明の数。 0

核磁気共鳴スペクトル(CDCl₃) 8 (ppm): 0.52~1.01(7H, m) 1.02~2.15 (28H, m) 2.42(3H, s) 2.48 ~ 2.78(4H, m) 4.60(1H, t, J=8.0) 6.30(1H, tt, J=51.0, 5.0) 7.45(1H, d, J=8.5) 6.85~7.38(8H, m) 8.80(1H, brs) 10.0(1H, brs) 10.3(1H, brs)

> 特許出願人 富士写真フィルム株式会社 代理人 弁理士 飯 旧 敏

7 . 補正の対象 明都書の「特許請求の範囲の 欄」及び「発明の詳細な説明の 雌」

8. 補正の内容

- (1)明編書の「特許請求の範囲」の項の記載を 別紙の造り補正する。
- (2)明維書の「発明の詳細な説明」の傷の記載 を下記の通り補正する。
 - 1) 第12ページ14行目の「CH₃SO₄G」

2) 第13ページ1行目の「トリアゾーメル」を「トリアゾール」と補正する。

1**3**1707

耳 正

特許請求の範囲

(1) 一般式

(式中、R₁ は水素以子、アルキル菌、微袋アルキル基、アリール黒火は微袋アリール基を示し、R₂ はアルキル基、従袋アルキル基、アリール基 又は 微袋 アリール 基を示し、 X は酸 根を示す。)

で表わされるN~アミノトリアゾリウム塩と一般 式

(R₃ CO)₂ O又は(CH₃)₃ CCOCR₃

(式中R₃ は水素原子、アルキル塔、アリール族 又は超換アリール基を示す。) で表わされる酸無水物とを<u>期</u>化縮合させて、一般

(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は崩乱と同じ意味をもつ。)

で疲わされる 7-アシル化ピラゾロ [1.5-b] [1,2,4] トリアゾールを得ることを特徴とするピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール誘導体の製造方法。

(2) 一般式

(式中、R₁ は水素原子、アルキル店、凝換アル キル店、アリール店又は置換アリール羔を示し、

で表わされるN-アミノトリアゾリウム塩と一般

(R₃ CO)₂ O 又は(CH₃)₃CCOCR₃ i i o O

(式中R₃ は水素原子、アルキル店、設換アルキル店、アリール基又は最換アリール店を示す。)

で表わされる酸無水物とを異化縮合させて、一般 | 文

(武中、R₁、R₂及びR₃は前配と同じ意味を

R 2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基 又は要換アリール基を示す。) で表わされるトリアゾール化合物をN-アミノ化

して前尼一般式

H₂N CH₃

$$\oplus$$
 N - R₂

(式中、 R_1 及び R_2 は船記と同じ意味をもつ。 又は酸根を示す。)

で表されるN-アミノトリアゾリウム塩を得る特 許請求の範囲第 1項配載のピラゾロ {1,5-b] [1,2,4] トリアゾール誘導体の製造方法。

67.

(3) 一般式

で表わされる 7-アシル化ピラゾロ [1.5-b]
[1.2, (] トリアゾールを得、これを脱アシル化 後、煮元して離脱茲Yを導入して、一般式

(式中、 R₁ 及び R₃ は前記と同じ意味をもち、 Y は 水 素 原子 また は カップリング 離脱 基 を 表わ ナ。)

で扱わされるピラゾロ [1,5-b][1,2,4]トリアゾール化合物を得ることを特徴とするピラゾロ [1,5-b][1,2,4]トリアゾール誘導体の製造方法。